DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003230557

WPI Acc No: 1981-91116D/198149

Gas metal arc welding control - esp. to maximise arc stability, puddle control and deposition rate in spray transfer mode

Patent Assignee: DIMETRICS INC (DIME-N)

Inventor: KIMBROUGH A G; ROTHERMEL R R; VIRI D P Number of Countries: 004 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
US 4301355	A	19811117				198149	В
GB 2081478	Α	19820217	GB 8119779	A	19810626	198207	
JP 57052574	A	19820329	JP 81121769	A	19810803	198218	
CA 1152162	A	19830816				198337	
GB 2081478	В	19840613				198424	
JP 88025868	В	19880527				198825	

Priority Applications (No Type Date): US 80175357 A 19800804

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

US 4301355 A 12

Abstract (Basic): US 4301355 A

Weld arc stability, puddle control and deposition rate are maximised, esp in out-of-position welding, for a given power level and a given feed wire electrode material of given dia., by (a) passing power from a constant current rapid response power supply to the feed wire electrode; (b) providing a current feedback signal corresp to the value of the current at the welding arc; (c) providing a voltage feedback signal corresp to the value of the voltage at the welding arc; (d) providing a current reference control signal at a given frequency and amplitude to modulate the power to provide a current varying between high and low output currents.

This is followed by (e) providing a pulse width modulator control signal corresp to the amplified difference between the current feedback signal and a current programmed signal; (f) controlling the pulse width of the current reference control signal with the pulse width modulator control signal to provide a constant current control mode of the power supply; and (g) controlling the feed wire electrode feed rate according to a signal corresp to the amplitude difference between the voltage feedback signal and a voltage programmed signal.

An extremely wide range of spray transfer performance, from very low power input welds to very high deposition rate out-of-position welds, is achieved in gas-metal arc welding, giving excellent quality welds with minimum spatter, process repeatability and arc stability Abstract (Equivalent): GB 2081478 B

A method for maximising weld arc stability, puddle control and deposition rate on a work especially in but not limited to out-of-position welding for a given power level and given feed wire electrode material of given diameter, including the steps of: (a) passing power from a constant current rapid response power supply to the feed wire electrode; (b) providing a current feedback signal corresponding to the value of the current at the welding arc; (c) providing a voltage feedback signal corresponding to the value of the voltage at the welding arc; (d) providing a current reference control signal at a given frequency and given amplitude to modulate the power

to provide a current varying between a relatively high output current of the power supply and relatively low output current; (e) providing a pulse width modulator control signal corresponding to the amplified difference between said current feedback signal and a current programmed signal; (f) controlling the pulse width of said current reference control signal with said pulse width modulator control signal to provide a constant current control made of the power supply; and (g) controlling the rate of feed of said feed wire material in accordance with a signal corresponding to the amplitude difference between said voltage feedback signal and a voltage programmed signal.

Title Terms: GAS; METAL; ARC; WELD; CONTROL; MAXIMISE; ARC; STABILISED; PUDDLE; CONTROL; DEPOSIT; RATE; SPRAY; TRANSFER; MODE

Derwent Class: M23; P55; X24

International Patent Class (Additional): B23K-009/09; G05F-001/02

File Segment: CPI; EPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): M23-D01A Manual Codes (EPI/S-X): X24-B02X

### (3) 日本国特許庁 (JP)

# ⑩特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭57-52574

⑤ Int. Cl.³
 B 23 K 9/12
 9/10

識別記号

庁内整理番号 6378-4E 6378-4E ③公開 昭和57年(1982)3月29日発明の数 3審査請求 未請求

(全 12 頁)

### 図ガス金属アーク溶接方法および装置

②特 願 昭56-121769

**20出** 願 昭56(1981)8月3日

優先権主張 ②1980年8月4日③米国(US) ①175357

の発 明 者 アンドリユウ・グレイ・キンブ
ロー
アメリカ合衆国カリフすルニア

アメリカ合衆国カリフすルニア 州93065シミ・ノンチヤラント ・ドライブ1177

⑦発 明 者 ロナルド・リチヤード・ロサーメル

アメリカ合衆国カリフオルニア 州91355パレンシア・ピア・ア ンドラ23707

①出 願 人 ダイメトリクス・インコーポレーテッド アメリカ合衆国カリフオルニア 州91343セパルベーダ・ショエンボーン・ストリート16630

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

明 細 書

/発明の名称 ガス金属アーク溶接方法および 装置

#### 2 特許請求の範囲

- 1 次の各工程、すなわち、
  - (A) 急速応答定電流電源よりフィードワイヤ 電極に電力を供給する工程、
  - (b) 溶接アークにおける電流の値に対応する 電流フィードバック信号を形成する工程、
  - (c) 溶接アークにおける電圧の値に対応する 電圧フィードバック信号を形成する工程、
  - (d) 所定周波数および所定振幅の電流基準制 御信号を形成し、これによつて電源の変調 を行い電源より比較的に高いレベルの出力 電流と比較的に低いレベルの出力電流の間 に変化する電流を生じさせる工程、
  - (e) 前記電流フィードパック信号と電流プログラム信号との間の差の増幅値に対応する パルス爆変調制御信号を形成する工程、
  - (f) 前記電流基準制御信号のペルス幅を、前

記パルス幅変質制御信号によつて制御し、 電力供給の定電流制御モードを形成する工程、

(g) - フィードワイヤ材料の送給速度を前記電 E フィードバック 信号と電圧プログラム信 号との振幅差に対応する信号によつて 制御 する工程、

をそれぞれ含んでおり、特に限定はされないが定位置外溶接に適し所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極に対し溶接アークの安定性を確保し、溶融額り制御および堆積速度を向上させたことを特徴とするガス金属アーク溶接方法。

と 前記電圧フィードバック信号と前記電圧フィードバック信号と前記電圧フィードバック信号と前記電圧フログラム信号との間の整め場合の形成する工程を含み、さらに選択的にこの付加的では、供給電力の定電圧制場のバルス幅を制御し、供給電力の定電圧制御モードを形成する工程、並びにこの付加的

パルス幅変額制御信号が選択されたときは常にフィードワイヤ材料の送給速度を一定に維持する工程を含んでなる特許請求の範囲第1項記載の溶接方法。

ムトーチオッシレータの位置に対し同期せし める工程を設け、オッシレータの位置の関数 として溶験溜りの制御を行うようにした特許 請求の範囲第5項記載の溶接方法。

- 8 次の各工程、すなわち、
  - (a) 愈速応答定電流電源よりフィードワイヤ 電極に電力を供給する工程、
  - (b) 溶接アークにおける電流の値に対応する 電流フィードパック信号を形成する工程、
  - (c) 溶接アークにおける電圧の値に対応する 電圧フィードパツク信号を形成する工程、
  - (d) 所定周波数および所定振幅の電流基準制 御信号を形成し、これによつて電源の変調 を行い電源より比較的に高いレベルの出力 電流と比較的に低いレベルの出力電流の間 に変化する電流を生じさせる工程、
  - (e) 前記電流フィードバック信号と電流プログラム信号との間の差の増幅値に対応する パルス幅変闘制御信号を形成する工程、
  - (f) 前記電流基準制御信号のパルス幅を、前

クの安定性を最も良くするような値に 調節可能とした特許請求の範囲第1項配載の溶接方法。

- 6 前記低周波数および溶換アークの加工片に 対する移行速度を同期せしめる工程を有し、 移行方向に沿つて連続する溶融パルスによる 溶接間に一定の間隔を設けるようにした特許 請求の範囲第5項記載の溶接方法。
- 7. 前記低周波数およびパルス幅をクロスシー

記パルス幅変額制御信号によつて制御し、 電力供給の定電流制御モードを形成する工程、

(g) フィードワイヤ材料の送給速度を一定に 維持する工程、

をそれぞれ含んでおり、特に限定はされないが定位置外溶接に適し所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ 電極に対し溶接アーツの安定性を確保し、溶融額り制御および堆積速度を向上させたことを特徴とするガス金属アーク溶接方法。

- 9.(a) 電力を浴接ヘッドに供給し、浴接アークを形成する急速応答定電流電源、
  - (b) 電流フィードバック信号を形成するアーク電流応答装置、
  - (c) 電圧フィードバック信号を形成するアーク電圧応答装置、
  - (d) 前記急速応答定電流電源に対し電流基準 制御倡号を発生しその電流を高レベルの出 力電流と低レベルの出力電流との間に所定

周波数で変化するように変調するパルス接 幅変調器、

- (e) 電流プログラム信号を形成する装置、
- (f) 電圧プログラム信号を形成する装置、
- (g) 前記電流基準制御信号に対し電流プログラム信号と電流フィードバック信号との間の差の増幅値の関数としてパルス幅変調するパルス幅変調制御信号を発生する装置で、これにより前記電源より定電流制御を行う
- (D) 前記電圧フィードバック信号と前記電圧 プログラム信号との間の差の増幅額に対応 する信号によつてフィードワイヤ電極の送 給泳度を制御する命令装置、

とをそれぞれ具えてなり、所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ能極材料に対し、特に定位置外溶接作業においてもアークヘッドと加工片の間の溶接アークの安定性を向上し、また加工片の溶酸溜り制御および堆積速度を最大ならしめるようにした

て前記アーク電流を制御する装置を具えて成る特許請求の範囲第9項記載の装置。

- 12 前記高レベル出力電流が電源の最大出力に対応しかつその低レベル出力電流を簡節すると維持するよう位置を関するでは、これによってを開発したが高級を開発したができまって、では、これに対し、これを開発を開発したが、では、これに対し、これを開発を開発を開発したが、では、これに対し、これを開発を開発を開発したが、できまりにはなり、では、これに対し、これを表ができまります。

10 前記電流基準制御信号に対しパルス幅変関を前記電圧プログラム信号と前記電圧帰還信号との間の差の増幅の関数として行う付加的パルス幅変調制御信号を発生する装置を設け、前記付加的パルス幅変調制御信号を第1のパルス幅変質制御信号と取替え、これと同時に

ことを特徴とするガス金属アーク溶接装置。

- 前記付加的パルス幅変闘制御信号を第 / のパルス幅変調制御信号と取替え、これと同時に前記定速装置を前記指令装置と取替え、電源供給を定電圧制御モードとする溶接モードスィッチを具えて成る特許請求の範囲第 9 項記載の装置。

よび冷却を行い、さらに前記低周波を調整し、 定位置外溶接作業においても最適の作業片底 部の貫通溶接と溶融溜り制御が得られるよう に構成した特許請求の範囲第 10 項記載の装置。

- 14 前配低周波数を調整する装置は、この低周波数を溶接アークの加工片に対する移行速度に同期するようにし、移行方向に沿つて生ずる連続した溶融ペルスによる溶接間に一定の間隔を形成するようにした特許請求の範囲第13 項記載の装置。
- 15. 前記低周波数を調整する装置は、この低周波数をトーチクロスシームオッシレータの位置に対し同期させる装置を設け、オッシレータの位置の関数として溶融溜り制御を行うようにした特許請求の範囲第13項記載の装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は一般に溶接作業全体に関するもので、 とくに固体回路、またはトランジスタ化した供給 電源を有するガス金属アーク溶接方式に関するも のである。

ガス金属アーク溶接では フィードワイヤ電極を 使用する。電気アークがこの電極と加工片との間 に生じ、一般に適当なカバー 構造を用いてアーク 中に不活性ガスを送給する。この不活性ガス中に は或る程度の化学的に活性なガスが存する。

フィードワイヤ電極は加工片に向つて連続的に 送給されるが、アークの高熱によつて溶融し、電 極の金属が加工片となるペース材上に堆積し溶接 部を形成する。

このような既知の技術において、もつとも好ましい金属の転移は"スプレイ転移"と呼ばれているものである。この種の転移においては、大きな電流密度とそれにより生ずる大なる同軸磁界並びに圧力、電極頭部とベース金属間の電圧傾度などが組合されて溶融金属粒子がフィードワイヤの端

ードワイヤ電極はドロップレットが形成されるよりも早く溶融溜りに向つて移動する。その結果の転移は生ぜず、遂にはフィードワイヤのの触がのドロップレットと溶融溜りとが物理的に接触する。この点で短絡が生じアークは消え、一般には いられる定電圧電源より過大なる電流サージが生ずる。従つて短時間でフィードワイヤは溶融し、ついには溶断するに至る。

以上に述べた欠点の一部は定位置外溶接に対してパルススプレイ転移モードとして知られている

部より放出され加工片へ向つて連続的に供給される。これらの粒子はアークを通じて送られ、加工片に形成される溶融をいた衝突する。この溶融を正しく制御しないとその大きさが過大となり、定位置外(溶接トーチが垂直位置以外の位置)溶接ではスプレイ転移モードを維持するのが難かしくなる。例えばパイプの周囲を溶接する場合、重力の作用によつて溶融のりが不所望に流れ出すことがある。

さらに使用する電流密度を低下させると、フィ

最近の半導体応用技術によつて解決することができる。その要旨は供給電源出力を 60 Hz または 120 Hz の何れかでパルス化するものである。このような条件下では、点弧アークを保持するるに丁度充分な値に関整した dc 基準レベルの出力を電 したり 発生させれば良い。 この出力レベルバルスを重量する。 このパルスにより生ずる大電流出のによって金属な移は終り、次のパルスまで低電力アークが維持される。

この工程によると交互冷却により溶融溜りの制御ができ、定位置外溶接が容易に行われる。これによると多くの短絡回路アーク工程の欠点はカバーされるが、得られる堆積速度は比較的に低いものである。

すべての場合において基本的な問題はアークの 安定性である。もしアークの安定化を得るための 何等かの手段があれば、他の制御工程を容易に行 うことができ、定位置外容接においても溶融 
るり の制御および堆積速度を最大になし得る。

上述したような現状に鑑み、本発明は従来の方法はび装置を遙かに改良したものを投供し、特にフークの安定性を充分に高め、かつ溶酸を耐定の電力レベルおよびの所定のフィードワイヤ電極材料に対しても定定の外溶接でこれが最適にできるようにしている。

本発明の要旨を簡単に説明すると次の如くである。

急速応答定電流電源よりフィードワイヤ電極に 電力を供給する。

溶接アークにおける電流値およびその電圧値に それぞれ対応する電流および電圧フィードバック 信号を形成する。

所定周波数および所定担幅の電流基準制御信号によつて電源の変調を行い電源より比較的に高いレベルの出力電流と比較的に低いレベルの出力電流の間に変化する電流を生じさせる。

とベース値との間に変動するベルス化し、加工片の溶融と冷却が交互に行われるようにする。この低周波数を可変とし、特に定位置外溶接において「溶融」と「冷却」を交互に行い最適の加工片底部への貫通溶接と、溶融溜り制御とを可能とする。

第 / 図は浴接ヘッド / / を略図的に示す。このヘッドには所定の直径 d を有するフィードワイヤ // を設けてある。このフィードワイヤ // を囲んで接触管、または他の電流伝達装置、例えばブラシ // を設け、以下に静細に説明するように適当な電流供給 塚より電気供給を行う。ガス金属アーク溶接工程においてはフィードワイヤ// は電極として作用し、溶接工程中顧次消耗してゆく。

浴接ヘッドルの下側には加工片パを図示してある。この加工片は!例として溶接により連結すべきパイプの端部とする。このような場合、衝合する各パイプの端部にはそれぞれテーパを設け、その外側形状がV形構状となるようにしこの個所に溶接を行う。

溶接アークは電極川の頭部と加工片川の間に形

電流フィードベック信号とあらかじめセットした電流プログラム信号との間の差の増幅値を用い、電流基準制御信号のベルス幅を制御し、電力供給の定電流制御モードを形成する。

このモードにおいてはフィードワイヤ材料の送 給速度を前記電圧フィードパック信号と電圧プロ グラム信号との振幅差に対応する信号によつて制 御する。

さらに本発明の好適モードにおいては、その方 法は、次の各工程を含む。

前記電圧フィードバック信号と前記電圧プログラム信号との間の差の増幅値に対応する付加的なパルス幅変調制御信号を形成する。

選択的にこの付加的パルス幅変闘制御信号を用いて前記電流基準制御信号のパルス幅を制御し、供給電力の定電圧制御モードを形成する。この付加的パルス幅変調制御を選択したときはフィードフィヤの送給速度は一定となる。

さらに他の特徴においては、所定信号に比して低い周波数で選択した変顕器制御信号をビーク値

成され、図においてはこれをパで示す。このアークの特徴は矢印パで示すようなアーク電流が流れ、さらに矢印パで示すようなアーク電圧を有するものとする。この電圧は接触管/2と加工片/3の下側端部と加工片/3の表面の間で測定する。

このアーク自体はプラズマ部分を有しており、 略図で示すように小金属粒子が電極パの頭部より 放出され加工片の V 形構内に溶融金属の溜り // を 形成する。

が生する。

第4,5,4 図はショートアーク転移モードを 順次に示すものであり、この場合電流密度はさら に減少しフィードワイヤ // の端部に形成されるド ロップレットが充分大きな寸法となつて分離する ことなくフィードワイヤ自体が溶融溜り // に接触 する状態を示す。

第4図は電極パの端部ににップレンシャが形になっては対象を示す。第3月には対象を示するとのがでいたが増しようたがありたに、接触しようたが、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月には対象をでは、2月に対象をでは、2月に対象をでは、2月に対象をでは、2月に対象をでは、2月に対象をでは、2月に対象をでは、2月に対象をは、2月に対象

第 / 図ないし第 6 図についての以上の説明により 理解されるように アークの電流または 電圧或いはこれら 両者を正しく 制御すればアークの消骸ま

モードに応じて特に重要なものである。 矢印 かでこのフィードワイヤの進行を示し、 その進行速度は以下にさらに 詳細に説明する如く定電流制御モードの動作においてはこれを可変とし、定電圧制御モード動作においてはこれを一定のものとする。

第2図にはさらに他の動作モードにおける転移 領域を示す。この例では第1図に示したスプレイ 転移モードの電流密度を遙かに小さくし、金属が スプレイとしては放出されず電極パの端部にドロ ツブまたはドロツブレット(摘粒) かとして管に 集合する傾向を生ずる状態を示す。このドロップ は電極パが加工片に向つて進行するとその寸法が 増加する。

第3図はドロップンがさらに大きな充分大なる 寸法となり電極の増部を離れ重力によつて加工片 内の帝融智りパに奪下する状態を示す。この場合容 融金属の飛散(スプラッシュ)が生じ、一般に上 述したように溶接品質の劣化が生ずる。従つてこ のようなドロップレット転移はできるだけ避ける ようにする必要がある。

たはドロップレットの形成およびこれに伴う不利を来することなく最大の堆積速度を達成し得る金属転移を得ることができる。さらにこのような制御を有効に行うことができるならば定位置外の溶接作業において急速な高度の金属堆積を確保することができ、しかも高品質の溶接が得られる。

上述したように本発明は溶接ヘッドに対する溶接電力を制御し、極めて安定なアークを得るようにするものである。本発明においては他の種々の制御をこれに加えて行い、必要な溶験溜りの制御を最適とし、かつ溶接作業の堆積速度を最大とし、特に定位置外溶接作業に適するものを提供するにある。

第7図は上述した制御を行うガスアーク溶接装置の基本的プロックダイアグラムを示す。第7図においてアーク溶接へッド、電極材料、加工片、アーク並びに接触管は全て第1図ないし第6図に使用したと同じ番号で示してある。接触管 12を通じる電極材料 11 の移動は 24 に示す適当な 供給 ローラにより行われ、この電極自体は供給リール 23 よ

特別昭57-52574(ア)

り供給を行う。

本浴接装置自体はプロックAで示す急速応答定電流電源を有し、導線24および力を通じ浴袋アーク14を形成する電力を供給する。 溶接アーク14における電流および電圧値に対応する値を有する電流および電圧フィードペック 信号をそれぞれ導線24および29を通じて導出する。

ことにより従来行われているようなパルススプレイ転移モードが形成されるが、有効振幅およびパルス幅はこれらを自動的に制御し、最適な値とし、かつスプレイ転移特性を維持し得るようにする。またこれと同時にこの電流基準制御信号を 60 または 120 Hz に限定することなく、 40 Hz より 999 Hz の全ての値に 歓細関節し得るようにし、所定の与えられた直径の定まつた特定の供給ワイヤを使用するある特殊の溶接作業に対し、適当な値に同関し得るようにすることが重要である。

第7図ブロックBより生ずる電流基準制御信号は導線がを通じるベルス幅変額制御信号によつてそのベルス幅の制御を行う。このベルス幅変質制御信号はスイッチ接点なを通じプロックCより導出する。ブロックCは定電液ルーブ増端器であり、浴接パラメータの1つを構成する電流プログラム信号をせいトする装置を有している。さらにこのブロックCは導線なを通じ電流フィードバック信号を受信する。

スイッチ接点32が図示の位置にある場合導線3/

上のパルス幅変調制御信号はこの電流フィードパック信号と電流プログラム信号の差を増幅したものに対応する。

スイッチ接点記は三連スイッチの1つであり、他の2つの接点は記および34で示す。これらの連動スイッチの全体を浴接モードスイッチと称する。各スイッチ接点の実線で示す位置においてこれらの接点は CCODW で表わす 端子に位置する。この配号 CCODW は( Constant Current on Demand Wire Feed )、すなわち与えられたワイヤ供給速度に対し定電流制御を行うことを意味する。この位置においてプロックでは一般のバルス幅変質制御信号を供給し、供給電力は定電流制御モードで動作する。

スイツチ接点 32 , 33 , 34 の他の位置を記号 CVCW で示す。この記号 CVCW は ( Constant Voltage Constant Wire Feed ) 、すなわち一定ワイヤ供 給速度において一定電圧の 制御を意味する。スイッチ接点がこの位置においては導線 37 上に生ずるパルス幅変額制御信号はブロック Dより算出され

る。プロックDは定電圧ループ増幅器より成つており溶接パラメータの / つを構成する電圧プログラム信号をセットする装置を含んでいる。このプロックDは薄線とを通じ電圧フィードバック信号を受信する。

スイッチ接点32が CVOW 端子に位置するときは 導線31上のパルス幅変調制御信号は電圧フィード バック信号と電圧プログラム信号の差を増幅した ものに対応する。

スイッチ接点 33 はフィードワイヤ材料の各位置においてこれを供給する速度を制御する作用を行う。スイッチ接点が実線で示す如く CCODW (所定ワイヤフィード速度における定電流制御)位置においてはこのワイヤ供給速度はプロック E で制御される。このプロック E はプロック D よりの電圧プログラム信号と導線 24 上の電圧フィードバック信号の差に対応する。

スインチ接点 32 、 33 が CVCW 位置に 切換えられた 場合、すなわち定速供給定電圧動作モードを行う ときは、スインチ接点 33 は ブロック F よりの信号 を供給され、一定のワイヤ供給速度を構成する。この場合においてプロックをまたはプロックをよりのいずれかの信号がスイッチ接点33の位置に応じプロックので示すワイヤ供給速度制御サーボに至り、これによつてフィードローラ24の影動・モータルの速度を制御する。タコメータ下よりのックので受信される。

溶接モードスイッチの上述した第3スイッチ接点39は選択変調制御信号を所定周波数に対し低い周波数でパルス化する。このアーク電流またはアーク電圧がピーク値とペース値の間でパルス化され、加工片は溶接アークにより交互に溶融および冷却が行われる。

以下にさらに群述するようにこの低周波は最適の底部貫通浴着溶接を生じ、かつ定位置外の溶接作業においても最適の溶融溜り制御が可能なように選択し、さらに溶接ヘッドの移行速度を調節して連続して生する溶接の溶融部が一般にこく値かずつ重なり合い、かつ一定の間隔だけ連続的に離

導線23上のこの電流フィードパック信号を第 8 23 元のシャントおよび、増幅器を有する装置をある。 加算 回路 32 および 増幅線 30 に生ずる 数 置 を 散 出 と 地 幅線 30 に 生ずる 数 電 電 ボード 地 幅線 30 に 生ずる で 性 地 幅線 30 に 生ずる で で を 地 世 し い か 発 振器 37 に で 信 号 の の 間 が な 受信 し こ の 信 号 レ ベル に 応 じ 各 高 周 波 の 別 に おいて 固体 スィッチ 36 の 別 じ る 時 間 長 を 定め、

れるようにするか、あるいは既知の米段特許第 4,0/9.0/6 号に記載されたと同様な方法でトーチ オッシレータ(首振り装置)の位置に対し同期さ せてこれを移動させる。

以上の全での記載においてでは、一日の記載にはいっておがいていた。というでは、一日の選をは、日本のでは、日本の

第8図においては第7図に示した各プロックを 大きくして点線で示し、同じ符号を用いて示して ある。さらに同じ素子については同じ番号を用い て示してある。

第 8 図の ブロック A の 下側には ブロック B の 各 素子が示してあり、これにより 導線 30 を 通ずる 能 流基準 制御信号を形成する。

プロック収は常時電源の最大出力への接近を示

特別昭57- 52574(9)

し、その大電流出力が電源の最大出力であることを表示する。この表示においては電源の実際の最大出力値より値がに低い出力電流をも含むものとする。またプロックはは電源よりの低出力電流を表わし、これは溶接装置の可調整入力パラメータであり、上述した如く、溶接アークの維持には外さな値で充分であるがもつとも適当な値に調整する。

第7図について説明した発振器プロックもの所定周波数を調整可能とし、特定の浴袋作業の条件に適合するものとし、また所定直径のフィードワイヤ材料に対し適合するものとする。すなわち特定の溶接作業に対し最適の溶接品質を得るために適合調整を行い得るものとする。この所定周波数は例えば似ないし 999 HZ とする。

プロックBに略図的に示したように発振器がよりの出力はそに示す如く三角形状波であり、この波がスイッチ接点32が図示の如くCCODW位置にある場合はプロックCよりの導線31上のパルス幅変関制御信号と比較する。

電圧プログラム信号は倒路導線を経てさらに加算 回路 52 に至りこの回路には導線28 上の電圧フィ - ドバツク信号を供給する。これら2つの信号の 間の差を増幅器以で増幅し、OCODW位置にあるス イッチ接点33を通じプロックG内のワイヤフィー ドサーポに供給する。このサーポは加算回路がを 含み、これによつてプロックEよりの信号とワイ ヤローラ駆動モータHのモータのタコメータTよ り導線なを通じて送られるタコメータのフィード バック信号との差を形成する。この差信号を増幅 器 34 内で増幅し、さらに増幅器がでこれを増幅し、 導線stを介してモータMを動作させるに充分な出 力とし、これによつてフィードローラみを制御す る。かくの如くして電極材料川に対するワイヤフ イード(送給)速度がディマンド(所定)ワイヤ フィードプロック E およ ぴワイヤサー ポプロック Gにより自動的に制御される。

スイッチ接点 32 ,33 を CVCW 端子に 切り換えたときは ワイヤ送りは定速度ワイヤフィード制御回路 F により一定に保たれる。この回路はスイッチ

第8図の下側において、プロック C で形成される電流プログラム信号を 47で示し、また プロック D内で形成される電圧プログラム信号を 48で示す。 既に説明したようにこれらの信号の各々は溶接入 カパラメータである。

再び第8図の下側において、プロックはどりの

第7図においてのべた低周波パルスプロック日の詳細を第8図につき説明する。第8図に示すようにこのプロック日はペース値に比較してパルスのピーク値を形成するパルス振幅制御回路 6/を有している。溶接モードスイッチの位置に応じて

このピーク値は加算回路 ぬにより ブロック 6/ よ りのパルス振幅信号とプロツクタよりの電流プロ グラム 信号を加算 して加算 回路 49 で形成するか、 または プロック 61 よりのパルス提幅信号とプロ ツクはよりの電圧プログラム信号を加算回路タで 加算して形成する。またこれと同様にペース値は 62 で示した等または大地レベルを電流プログラム 信号虫たは電圧プログラム信号の何れかに加算し てこれを形成する。従つてペースレベルは電流ブ ログラム信号または電圧プログラム信号の何れか と等しくなる。スイッチ接点 63 を駆動しピーク 位置とベース位置との間において所望の低周波振 動で移動するようにし、発振器 64 の制御により この低周波は 0.5 ないし 20 Hz の間に変わり得るよ うにする。このパルス振幅はプロック 61 におい て調整し得るのみでなくパルスのテューティサイ クルまたはパルス幅のプロック 65 によつて制御 することができる。この ブロック 65 は低周波発 **振器 64 よりの三角形状波と共働し、これを**スイ ツチ接点 63 に至る比較回路 66 に供給する。低周

波パルスを上述の溶接ヘッドの移動速度と同期させたい場合にはスイッチ 67 を 切換え、低周波発振器の出力周波数をプロック 68 a で示されている移動速度( TVL SYNC )と同期せしめる。また低周波パルスを発振器位置に対し同期させることを望む場合にはスイッチ 67 を 68 b で示す発振器同期( OSC SYNC )位置に切り換える。この発振器同期のさらに具体的な例については米国特許第 4,0/9,0/6 号に記載してある。

上述した各回路の動作を第9、/0、//図についてその全体を説明する。

第9図はプロックAの急速応答電源のトランジスタスイッチ36のデューテイサイクルすなわちその開および閉のサイクルを略図的に示すものである。すでに述べた如くこの開閉は高い周波数例えば16 KH2で行われる。例えば1例としてパルス69は通常の電流を表わす。電流を増加させるべきときは70に示す如くパルス幅を増加させ、また電流を減少させる必要のある時は71に示すようにパルス幅を減少させる。

第10 図は第9 図に示した電源より溶接へッドに供給される電流の制御に使用する電流基準制御信号を示す。この電流は高出力値例えば 400 A(アンペア)と低電流出力値すなわちァークを維持するに充分な電流に対応する出力値の間にパルスを行い、これらの値をそれぞれ 72 および 73 で示してある。上述の如くその周波動自体は 40 - 999 Hzの間に関整可能とする。

終わりにプロック C および D により 供給される 出力電流または電圧 制御ループ増幅器によるこの 電流基準制御信号のパルス幅変調を第 10 図に点線 で示してある。すなわち通常のパルス幅を W で示 した実線の如くとすると増加したパルス幅は W' の如くであり、電流を減少させるときのパルス幅 は W'で示す如くである。

第7図および第8図においてブロックHにより 行われた低パルス周波数の選択的付加を第川図に 示し、この低周波パルスは 74 および 75 で示すビ

以上説明した本発明による利点および特徴を要 約すると次の如くとなる。

(1) 電流基準制御信号により変調する最大出力電流を供給電源の最大出力領にセットすることにより各大出力電流パルスによつてこのパルスの持統時間中高密度のスプレイ転移が行われる。

特國昭57- 52574 (11)

またこのセットの下限においては上述の如くく低電流出力または最少アンペアパラメータを觸整できるので変調パルスの間においてアークを個類度高く保持することができる。これらの関節によって従来の装置によって得られたものと比較するとき、同等の堆積速度を得るために本発明によっては20~30多低い電力レベルによってスプレイ転移を得ることができる。

- (2) 変調周波数の選定により、すなわち電流基準 制御個号の所定周波数を溶接パラメータとして 調節できることによりこの変調周波数を特定の 額類の溶接作業、特定の電極材料およびその直 径に対し対応させて"同調"(適合)させるこ とができるので溶接工程の安定度が増加する。
- (a) 上述の如く工程の安定度が得られるので溶扱の溶融溶りの制御に対し低周波パルス動作を使用し得るため可視制御においてかつ全ての溶接位置に対し金属的に高品質の溶接を保持しながら最大の堆積速度を得ることができる。

本発明の好適な実施例においては3つの個別

・4図面の簡単な説明

第 / 図ないし第 6 図は本発明を理解する上で 基本的知識として必要なガス金属アーク溶接にお ける種々の金属転移モードを示す略図、

第7図は本発明を実施する装置の各構成部分の 概略を示すプロックダイアグラム、

第8図は第7図の各プロック内のさらに詳細な 構成の一部を示す詳細化したプロックダイアグラム、

第9図は溶接ヘッドに制御電力を供給する一例として電源供給に固体トランジスタスイッチを用い、その関係にパルス幅変調を用いる状態を説明する図、

第 10 図は溶接ヘッドに供給する電力の一制御因子として用いる電流基準制御信号の波形を示す図、第 11 図は溶接出力の低パルス周波数制御を示す他の波形図である。

10 … 溶接 ヘッド、 // … フィードワイヤ、 /2 … 接触管、 /3 … 加工片、 /4 … アーク、 /7 … 溶 融溜り、 2/ 、 22 … ドロップ、 A … 定電流電源、 24 … ウィー のパルス幅変調を互いに組合わせて使用するものである。 すなわちこれを要約すると次の如くである。

- (1) 急速応答電源電流の制御に 16 KHz のパルス 幅変調周波数を使用する。
- (i) 溶接作業、電極直径およびその組成に対応 する転移特性を得るためと作業の安定化を計 るための"同間"に対し40 - 999 HZ のパル ス幅変調周波数を使用する。
- (a) 定位置外溶接作業における溶融をりの制御に対し、光~20 Hz のパルス幅変調パルス周波数を使用する。

上述の全ての要素を組合わせ集積化した自動浴接置の全ての要素を組合わせ集積化した自動浴接置が発生における極めて低い地積速度まで非常に広い幅においてスプレイ転移機能を達成することができ、これらの全ての場合において最大公約的にスラッター(飛散)が極めて少ない高品でが的にスラッター(飛散)が極めて少ない高品でがあられ、かつ工程の反復特性も良く、またアークの安定性のよい作業が可能となる。

ドローラ。

特 許 出願 人 ダイ メトリクス・インコーポレーテッド

代理人弁理士 杉 村 晓 秀(

同 舟理士 杉 村 舆 作

